

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ ПУЧКОВ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ПЛАЗМЕННОЙ ЛИНЗЕ

А. А. Дроздовский, А. А. Голубев, Б. Ю. Шарков, С. А. Дроздовский,
А. П. Кузнецов, Ю. Б. Новожилов, П. В. Сасоров, С. М. Савин, В. В. Яненко
ФГУП ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

Полые цилиндрические пучки тяжелых ионов высокой энергии являются эффективным драйвером для облучения мишеней с целью получения вещества сверхплотного состояния. Работа посвящена изучению формирования полых пучков с помощью плазменной линзы. Расчеты и измерения проводились с пучком C^{+6} с энергией 200 МэВ/а. е. м. Приведен анализ полученных результатов.

Hollow cylinder shaped beams of high energetic heavy ions are efficient drivers for implosion targets to create matter in a highly compressed state. The work deals with the study of the formation of a hollow beam in the plasma lens. Calculations and measurements were performed with a C^{+6} beam of 200 MeV/amu energy. The obtained results and analysis are reported.

PACS: 29.25.-t; 29.27.-a

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время активно разрабатывается предложенная в ИТЭФ схема получения сверхплотного состояния вещества, в которой цилиндрическая «мишень» (в частности, топливный элемент ИТС) сжимается и «зажигается» посредством облучения пучком тяжелых ионов [1]. Рассматриваются два способа облучения кольцевого слоя: либо путем

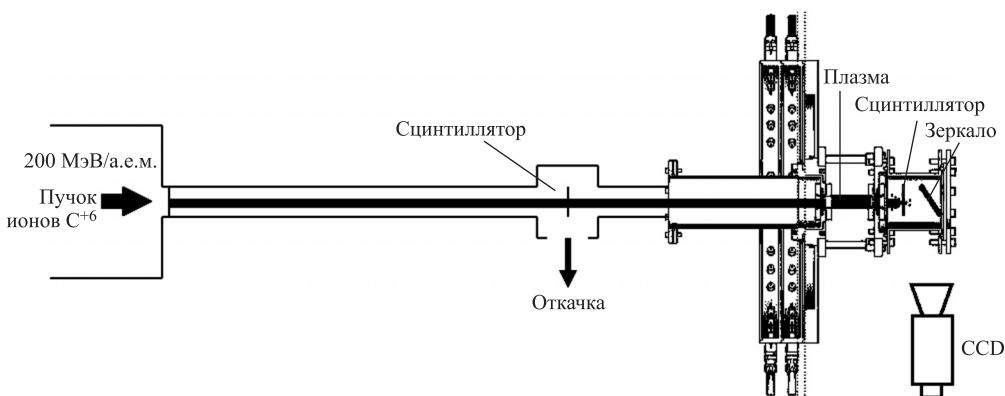


Рис. 1. Схема расположения плазменной линзы на канале вывода

быстрого вращения тонкого пучка, либо трубчатым пучком. Данная работа посвящена исследованию формирования трубчатого пучка с использованием плазменной линзы. Схема плазменной линзы ИТЭФ [2] представлена на рис. 1. Фокусировка ионного пучка в плазменной линзе осуществляется следующим образом: импульсный ток плазменного разряда создает азимутальное магнитное поле, и на ионы, вводимые вдоль оси линзы, действует фокусирующая радиальная сила. Структура фокусирующего поля в ней определяется распределением плотности тока. На рис. 2 показана временная развертка тока разряда и светимости плазмы. Распределение тока существенно изменяется в течение разряда и большую часть времени является неоднородным. Поэтому в общем случае плазменная линза является нелинейной и может существенно изменять распределение поперечной плотности фокусируемого пучка. Реальность преобразования обычного ионного пучка в трубчатый была продемонстрирована экспериментально в GSI [3]. Исследования, проводимые на плазменной линзе ИТЭФ, подтвердили возможность создания таких пучков в широком диапазоне режимов работы линзы. На рис. 3 приведены отображения пучка ионов C^{+6} с энергией 200 МэВ/а. е. м. на сцинтилляторе на различных расстояниях от выхода из разрядной трубы.

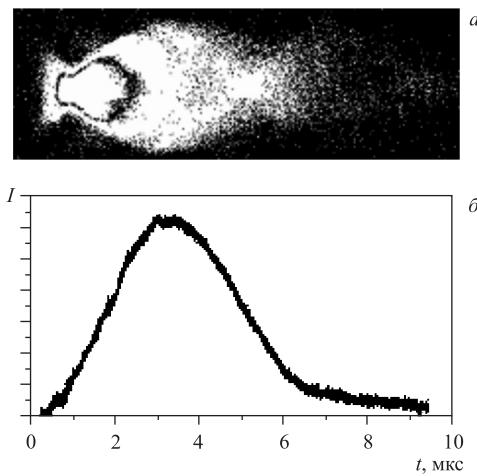


Рис. 2. Развертка во времени светимости плазменного столба (а) и тока разряда (б)

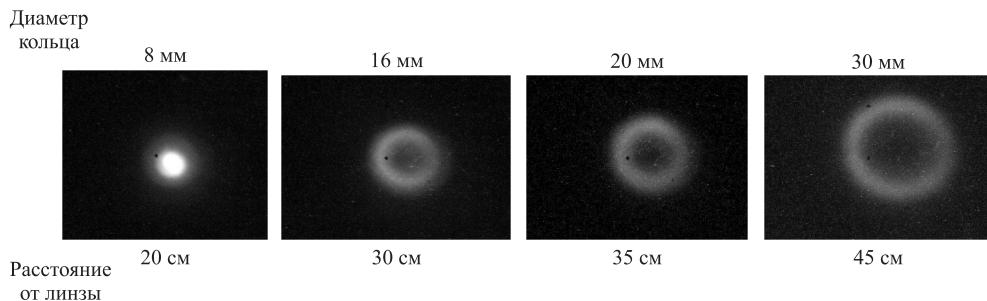


Рис. 3. Свечение сцинтиллятора в ряде сечений трубчатого пучка

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Численные исследования показали, что обязательным условием получения пучка с внутренним провалом распределения плотности является наличие керна распределения разрядного тока в плазменной линзе. Возникает вопрос: какое распределение тока приводит к формированию трубчатого ионного пучка? Анализ показал, что эта задача может быть решена в приближении тонкой линзы. В этом случае параксиальный пучок с нулевым эмиттансом преобразуется в трубчатый, если распределение азимутального магнитного поля в плазменной линзе имеет вид

$$B = a + br, \quad (1)$$

где a и b — константы. Такое распределение получается, если распределение плотности разрядного тока является суперпозицией однородного распределения и сингулярного, спадающего обратно пропорционально расстоянию r от оси линзы:

$$j = \frac{I_0}{\pi R^2} + \frac{I_s}{2\pi Rr}. \quad (2)$$

Здесь R — апертура плазменной линзы, в пределах которой протекает однородный ток I_0 и сингулярный I_s . В этих обозначениях имеем

$$B = B_0 \left(\frac{r}{R} + \frac{I_s}{I_0} \right), \quad (3)$$

где B_0 — напряженность поля, обусловленного однородным током I_0 на краю разряда радиусом R . В такой линзе пучок ионов фокусируется в кольцо радиусом

$$\rho = \frac{RI_s}{I_0} \quad (4)$$

на расстоянии от линзы

$$z = \frac{R\mathcal{R}}{B_0 L}, \quad (5)$$

где L — длина линзы, а \mathcal{R} — жесткость пучка ионов. Отметим, что z_0 равно фокусному расстоянию той же плазменной линзы в отсутствие сингулярной составляющей тока. На рис. 4 показана картина траекторий пучка ионов C^{+6} с энергией 200 МэВ/а.е.м. Для рассматриваемого приближения толщина кольцевого слоя в плоскости z равна нулю.

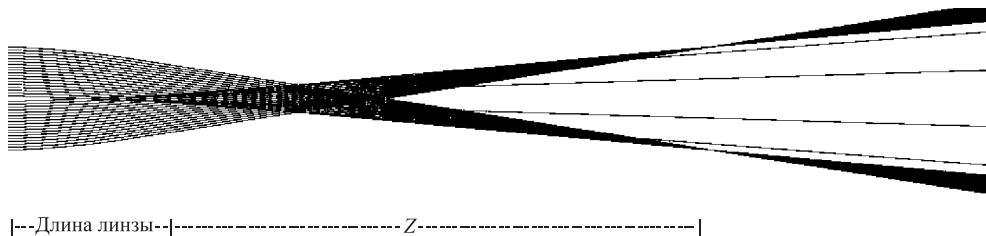


Рис. 4. Траектории пучка фокусируемых ионов

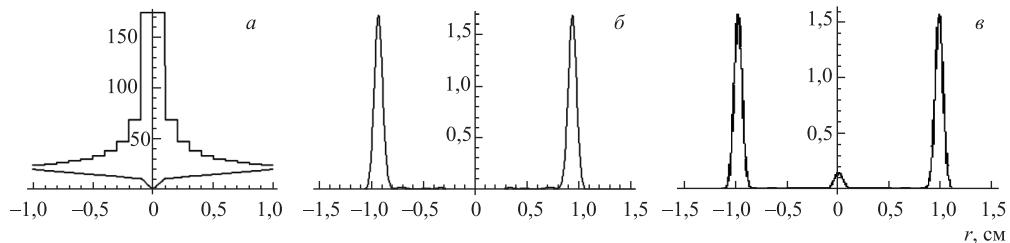


Рис. 5. Распределение плотности ионов при дискретном распределении (*a*) разрядного тока для эмиттанса $\mathcal{E} = 0$ (*b*) и при аналитическом распределении для $\mathcal{E} = 10 \text{ мм} \cdot \text{мрад}$ (*c*). $R = 1 \text{ см}$, $L = 10 \text{ см}$, $z = 18 \text{ см}$, $\rho = 1 \text{ см}$, $I_s/I_0 = 1$, $I_s + I_0 = 100 \text{ кА}$

При получении полого пучка, удовлетворяющего практическим требованиям, которые, естественно, допускают ненулевые значения толщины кольцевого слоя и плотности частиц внутри полости, распределение разрядного тока не должно быть столь экстремальным. Так, если размер однородного ядра разрядного тока значительно меньше размера пучка, то и число частиц внутри полости будет незначительно. На рис. 5 представлены распределения плотности тока ионов в образованном трубчатом пучке в случае ступенчатой аппроксимации теоретического распределения разрядного тока в линзе (2) с ядром радиусом $0,1 R$ для нулевого эмиттанса пучка, а также в случае аналитического распределения (2) для реального эмиттанса пучка.

Как видим, учет реальной величины фазового объема фокусируемого пучка нивелирует эффект отличия реального распределения тока в плазменной линзе от модели идеальной тонкой линзы. Какое распределение существует в реальности, можно оценить путем сравнения характеристик пучка, полученного в эксперименте, с различными вариантами численных моделей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

После установки плазменной линзы на канале вывода пучка тяжелых ионов из ускорительно-накопительного комплекса ТВН ИТЭФ были проведены обзорные эксперимен-

тальные исследования возможности использования линзы как для острой фокусировки, так и для формирования трубчатых пучков. На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки. Разрядная трубка имеет размеры $R = 1 \text{ см}$ и $L = 10 \text{ см}$. Длительность импульса тока плазменного разряда составляла 5 мкс, а длительность импульса тока ионного пучка 0,3 мкс (рис. 6).

Общим выводом для проведенных исследований является следующее: за время плазменного разряда распределение тока не успевает стать равномерным по сечению разрядной трубки. При острой фокусировке это проявляется в том, что измеренное фокусное расстояние меньше расчетного. В то же время почти на всей полуширине импульса разрядного тока пучок ионов, выходящий из линзы, становится на

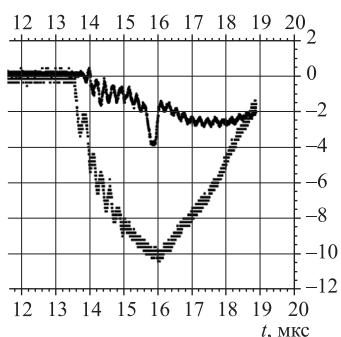


Рис. 6. Осциллограмма токов пучка ионов (верхняя кривая) и плазменного разряда

определенной дистанции трубчатым. На рис. 7 представлены результаты, относящиеся к формированию трубчатого пучка относительно небольшого диаметра, меньше 1 см, соответствующего размерам цилиндрической мишени для ИТС [4]. При этом плазменная линза работает при сравнительно небольших токах, $I \geq 100$ кА, и с хорошим приближением может рассматриваться как тонкая линза.

Были проведены численные расчеты динамики плазмы внутри разрядной трубы плазменной линзы и определены распределения тока в плазме. Расчеты велись в одномерном

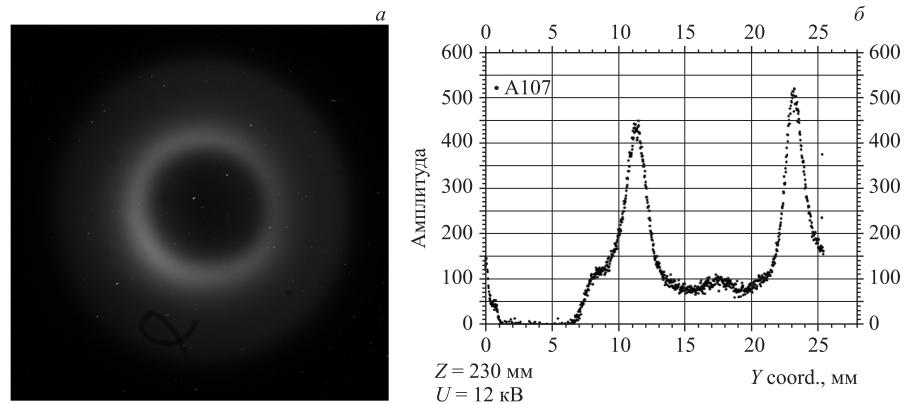


Рис. 7. Свечение сцинтиллятора (а) и распределение плотности ионов при $Z = 230$ мм в моменты времени 2,3 мкс после начала разряда (б)

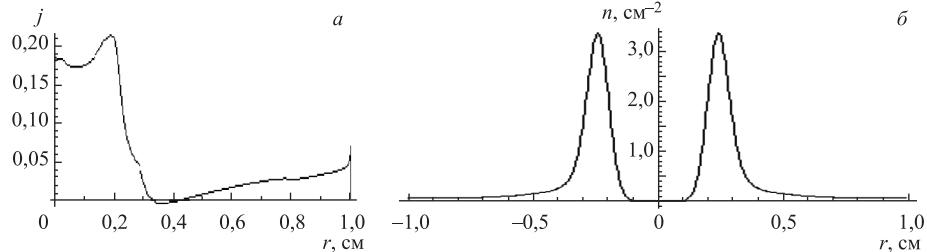


Рис. 8. Распределение плотности тока в плазме и сфокусированных ионов при $Z = 230$ мм в моменты времени 1,3 мкс после начала разряда, рассчитанные в МГД-приближении

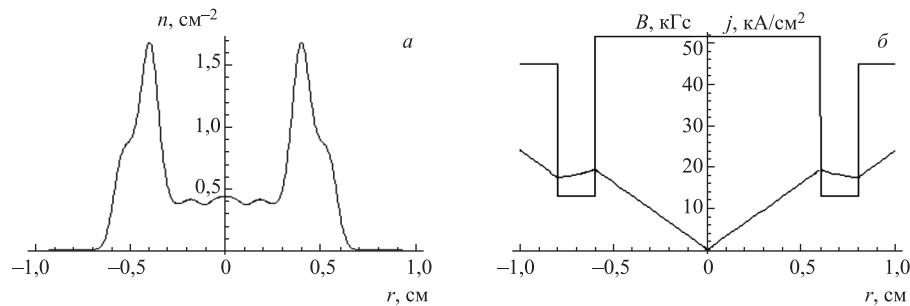


Рис. 9. Распределение плотности ионов при $Z = 230$ мм и соответствующее ему распределение разрядного тока, подобранное расчетным путем

МГД-приближении [5]. Приток вещества в плазму из-за испарения материала стенки разрядной трубы учитывался в предположении пренебрежимо малых потерь энергии на испарение. Рассчитанные распределения плотности тока в плазме и ионов в сфокусированном пучке в момент образования пинча плазменного разряда приведены на рис. 8.

Наиболее адекватным экспериментальным данным оказалось распределение плотности ионов в сфокусированном пучке, соответствующее моменту образования плазменного пинча. Тогда как для момента максимума разрядного тока распределение сильно отличается от экспериментального (рис. 7). На рис. 9 показано, какого типа распределение разрядного тока дает фокусирующий эффект, близкий к экспериментальному. Видимо, вклад тока, обусловленного испарением стенки, значительно превосходит расчетную величину.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной конфигурации плазменной линзы в области максимальной величины разрядного тока последний сосредоточен во внутренней части сечения. Поэтому линза даже в области максимума разрядного тока является нелинейной при инжекции в нее пучка, поперечное сечение которого совпадает с размером разрядной трубы.

Получены теоретические зависимости распределения разрядного тока в линзе для формирования идеальных трубчатых пучков с заданными параметрами.

Экспериментально продемонстрирована возможность получения трубчатых пучков ионов с размерами, требуемыми для облучения цилиндрической мишени ИТС.

Сравнение результатов исследований плазменной линзы в GSI и ИТЭФ показывают, что вид пространственно-временного распределения разрядного тока сильно зависит от длительности разряда, геометрических и других параметров линзы. Это позволяет надеяться на возможность получения требуемого трубчатого пучка для имплозии мишени в импульсном термоядерном реакторе.

Плазменная линза является хорошим инструментом для исследования процессов в пинчевом плазменном разряде, позволяющем осуществлять точные измерения без влияния на эти процессы.

Работа выполнена при поддержке Российского федерального агентства по атомной энергии (контракт Н.4е. 45.03.09.1085).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sharkov B. Yu. et al.* // Nucl. Instr. Meth. A. 2001. V. 464. P. 1–5.
2. *Drozdovskiy A. et al.* // Eur. Part. Accel. Conf. «EPAC'08», June 2008; <http://web.cern.ch/accelconf/>
3. *Neuner U. et al.* // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 85. P. 4518.
4. Ядерный синтез с инерционным удержанием / Под ред. Б. Ю. Шаркова. М.: Физматлит, 2005. С. 111.
5. *Боброва Н.А. и др.* // Физика плазмы. 1996. Т. 22(5). С. 387–402.